COMSOL Multiphysics®による電気化学計算

橋口真宜、米大海 第1技術部

計測エンジニアリングシステム株式会社 東京都千代田区内神田1-9-5 井門内神田ビル5F

> http://www.kesco.co.jp/ https://www.comsol.jp/

Copyright© 2017 M. Hashiguchi, D. Mi

COMSOL Multiphysics®

COMSOL Multiphysics®

COMSOL社(スウェーデン、ボストン)の開発製品です。 計測エンジニアリングシステム株式会社は日本国内販売総代理店です。



Germund Dahlquist at Stanford University, 1985.

Germund Dahlquist

スウェーデンの数学者



The company was founded in 1986. COMSOL Multiphysics® in 1998.

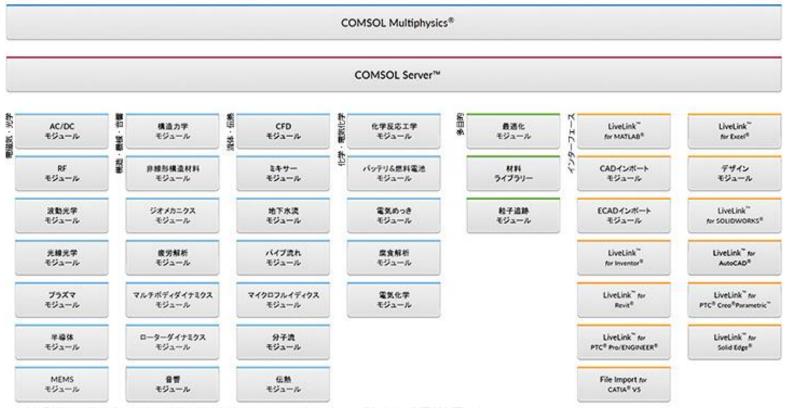
More than 460 employees in 21 officies worldwide.

SVANTE LITTMARCK

当時、KTH (スウェーデン王立大学)の学生

COMSOL Multiphysicsはマルチフィジックス解析環境を提供しています。解析は主として有限要素法に基づいています。
(他に、有限体積法、境界要素法、粒子追跡も利用する場合もある)

COMSOL Multiphysicsのモジュール群



※1:非線形構造材料モジュールは、構造力学またはMBMSの各モジュールのいずれかとの併用が必要です。

※2:ジオ×カニクス、疲労解析、マルチボディダイナミクス、ローターダイナミクスの各モジュールは、いずれも構造力学モジュールとの併用が必要です。

※3:ミキサーモジュールは、OFDモジュールとの併用が必要です。

※4: File Import for CATIAB V5は、CAD インボートモジュールまたはデザインモジュールとの併用が必要です。

※製品名をクリックするとCOMSOL社サイトの製品情報をご覧いただけます。

参考資料検索キーワード

kesco COMSOL

http://www.kesco.co.jp/comsol/index.html

基本的なアイデア

PDE: 偏微分方程式

通常は専門モジュールを利用してモデル化、必要があればPDEインターフェースで。

解きたい方程式

$$d_a u_t - \nabla \cdot (c \nabla u) = 0$$

インターフェース

$$e_a = \alpha = \gamma = \beta = a = f = 0$$

テンプレート

$$e_a \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + d_a \frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (c\nabla u + \alpha u - \gamma) + \beta \cdot \nabla u + au = f$$

有限要素解析

弱形式に変換 (弱形式からの直接入力も可) FEM プログラムの自動作成(コンパイル)

PDEからの構築 専門分野別モジュール による構築 任意の連成が可能

ダイナミックな設定(試行錯誤可) 同じルック&フィールの設定

> メッシュ生成 ソルバーシーケンス設定 結果処理

参考資料検索キーワード PDE COMSOL KESCO

https://www.kesco.co.jp/conference/2014/data/ConfTokyo2014Mini_PDE_J.pdf

COMSOL Multiphysics®

COMSOL Desktop

統合型GUI(プリ・任意のフィジックス・メッシュ・ソルバ・ポスト処理)

モデルビルダ

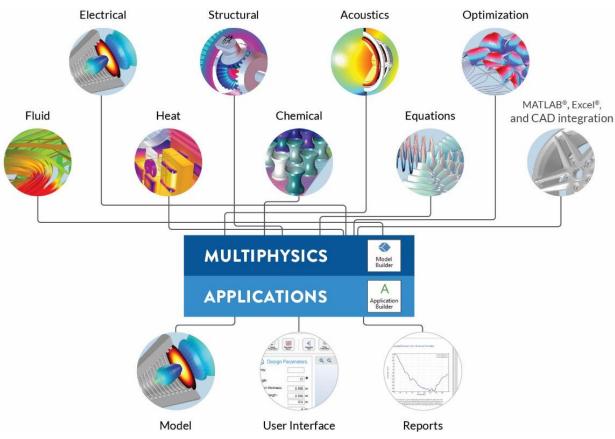
モデル構築モデル開発

機能性の検討 マルチフィジックス解析 ロバスト性、環境適合性

アプリケーション ビルダ

アプリ化 ユーザー数の急拡大 開発へのフィードバック

業務革新

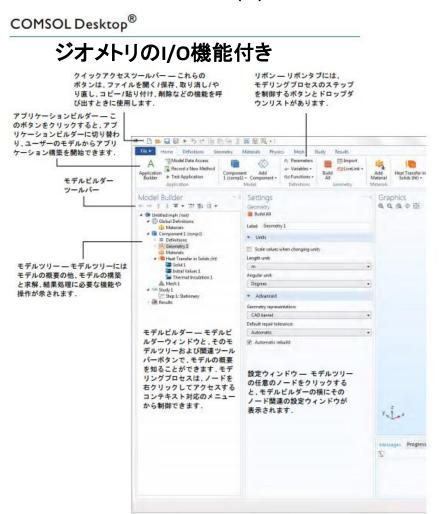


形状データの吐き出し機能:コンター、STLデータ ほか

Copyright© 2017 M. Hashiguchi, D. Mi

モデルビルダーでの構築

デフォルト設定(D)を「上書き」することで、自分のモデルを構築していく。



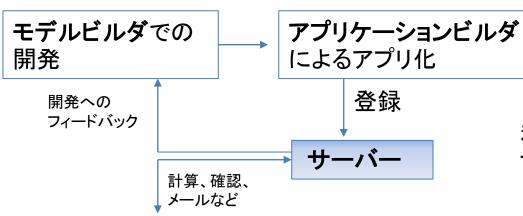
左クリック: 設定ウィンドウ **右クリック**: コンテクストメニュー

グラフィックスウィンドウツールバー



http://www.kesco.co.jp/comsol/download/IntroductionToCOMSOLMultiphysics_52a_jp.pdf

アプリケーションビルダによる 解析利用者の拡大



利用したい時間、場所でアクセス可能



CPUはサーバーが受け持つ。安価なタブレット端末によって、少額投資で利用者数増大。





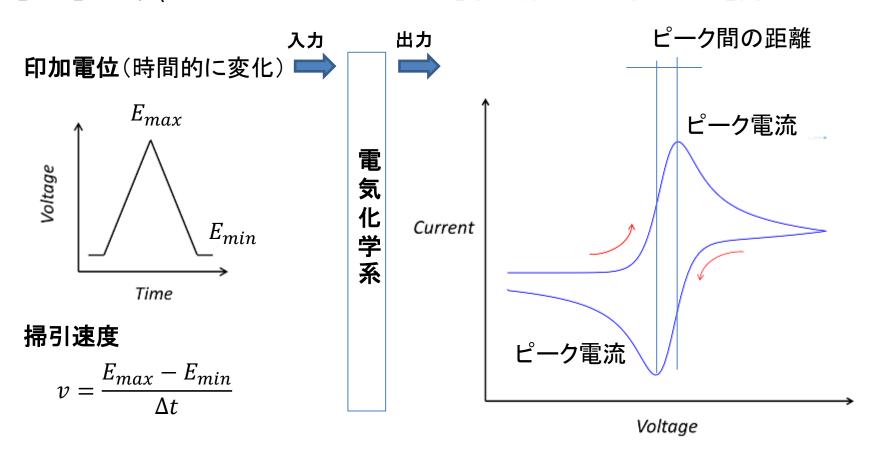
参考資料検索キーワード

server comsol

サイクリックボルタンメトリー

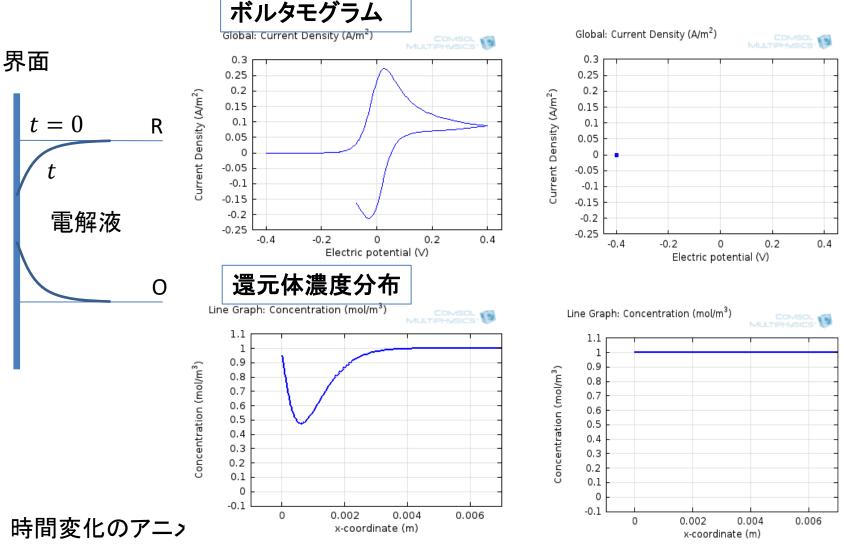
サイクリックボルタンメトリーとは

静止溶液中に浸した電極について電位を繰り返し掃引した際に流れる電流を測定して電流-電位曲線(サイクリックボルタモグラム)を求め、酸化還元特性などを調べる方法。



https://www.comsol.jp/blogs/modeling-electroanalysis-cyclic-voltammetry/

ボルタモグラムと濃度の対応関係



https://www.comsol.jp/blogs/modeling-electroanalysis-cyclic-voltammetry/

COMSOL Multiphysicsでのモデル構成

- 🔺 🚥 Batteries & Fuel Cells Module
 - Applications
 - cyclic voltammetry

腐食解析、電気めっき、電気化学にもある.

- ◆ ルート: cyclic_voltammetry.mph (root)
 - ▲ 冊 グローバル定義
 - P_i パラメーター: パラメーター
 - 🟥 材料: 材料
 - 一コンポーネント: Component 1 (comp1)
 - ▶ 定義
 - → 🔼 ジオメトリ: Geometry 1
 - 材料
 - 🔺 🧽 電気分析: Electroanalysis *(elan)*

 - ▶ ➡ 流東なし: No Flux 1
 - ▶ =-- 初期値: Initial Values 1
 - ▶ → 濃度: Concentration 1
 - ● 電極表面: Electrode Surface 1
 - ▶ ➡ 雷極反応: Electrode Reaction 1
 - ▶ 二重層キャパシタンス: Double Layer Capacitance 1
 - 쁥f 方程式ビュー: Equation View
 - 一* 電極表面: Electrode Surface 2
 - ▶ 🖴 電極反応: Electrode Reaction 1
 - ▶ 二重層キャパシタンス: Double Layer Capacitance 1
 - 쁥f 方程式ビュー: Equation View
 - 農・方程式ビュー: Equation View
 - 🛕 メッシュ: Mesh 1
 - 入分子では Study 1
 - ▷ 📠 結果: 結果

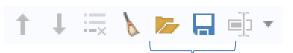
COMSOL Multiphysicsでの解析手順 実演

グローバルパラメタの設定

グローバル定義:パラメタの設定

▼ パラメーター

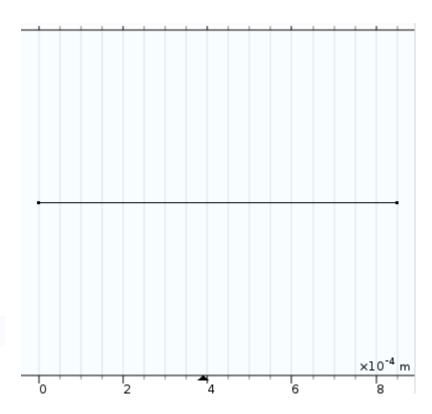
"名前	九	値	説明
٧	0.1[V/s]	0.1 V/s	Voltammetric scan rate
c_bulk	1.0[mmol/L]	1 mol/m³	Reactant bulk concentration
DA	1.0e-9[m^2/s]	1E-9 m ² /s	Reactant diffusion coefficient
DB	1.0e-9[m^2/s]	1E-9 m ² /s	Product diffusion coefficient
k0	i0/F_const	1.0364E-4 mol/(m2s)	Reaction rate
Cdl	0.2[F/m^2]	0.2 F/m ²	Double layer capacity
T	298.15[K]	298.15 K	Temperature
E_vertex1	-0.5[V]	-0.5 V	Start potential
E_vertex2	0.5[V]	0.5 V	Switching potential
L	6*sqrt(DA*2*abs(E_vertex1-E_vertex2)/v)	8.4853E-4 m	Outer bound on diffusion layer
c_bulk_p	0[mmol/L]	0 mol/m³	Product bulk concentration
n_scp	3	3	Number of scans before measurement
n_sc	1	1	Number of scans, measurement
i0	10[A/m^2]	10 A/m²	
beta_a	0.5[1]	0.5	Anodic transfer coefficient
beta_c	0.5[1]	0.5	Cathodic transfer coefficient



ジオメトリ

電極から沖合までの一次元領域の設定

☑ 🔼 ジオメトリ: Geometry 1	
— 間隔: Interval 1 <i>(i1)</i>	
▼『『『扇	
間隔数: 1 ▼	
左端点: 0 m	
右端点: L m	
■ 選択対象を作成 ▼ ● 全オブジェクト・	作成



グローバル定義:パラメタで与えている。

| 6*sqrt(DA*2*abs(E_vertex1-E_vertex2)/v)|

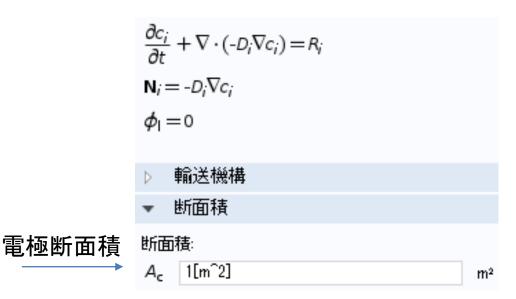
8.4853E-4 m

化学種数と名前、電極断面積の設定

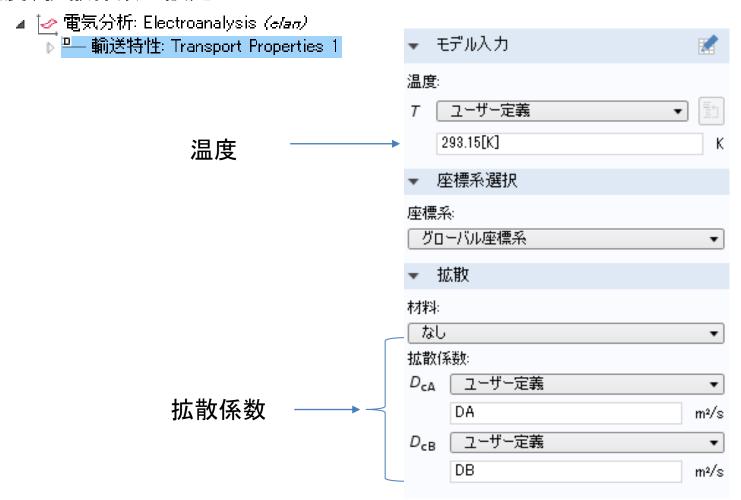
◢ 🙋 電気分析: Electroanalysis *(elan)*

還元体cA、酸化体cB: 合計2個

▼ 従属変数	
化学種数:	2
濃度:	cA cB



温度、拡散係数の設定



初期値の設定

◢ 🙋 電気分析: Electroanalysis *(elan)*

▶ 3- 輸送特性: Transport Properties 1

▶ ➡ 流東なし: No Flux 1

▼ :	初期値	
濃度		
сA	c_bulk	mol/m³
сВ	c_bulk_p	mol/m³

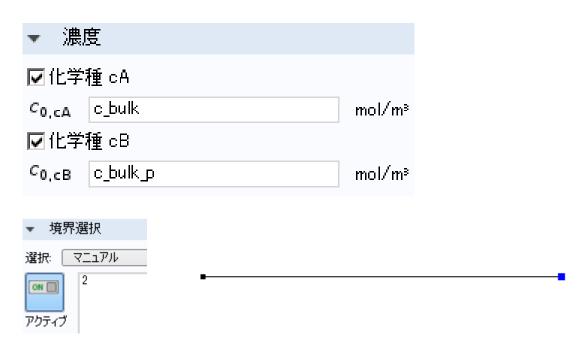
グローバル定義:パラメタで与えたものを利用

c_bulk	1.0[mmol/L]	1 mol/m³
c bulk p	0[mmol/L]	0 mol/m³

バルク濃度の設定

- ▲ 塗電気分析: Electroanalysis *(elan)* 輸送特性: Transport Properties 1

 - ▶ ╬事流東なし: No Flux 1
 - ▶ 初期値: Initial Values 1
 - ▶ —₌ 濃度: Concentration 1



電極表面の電気的条件、線形スイープ速度、電位などの設定

- ▲ 🦢 電気分析: Electroanalysis (elan)

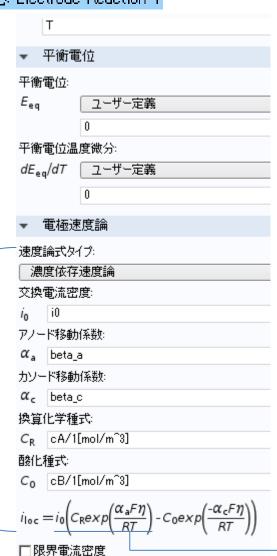
 - ▶ ➡ 流東なし: No Flux 1
 - ▶ 初期値: Initial Values 1
 - ▶ --- 濃度: Concentration 1
 - ● 電極表面: Electrode Surface 1

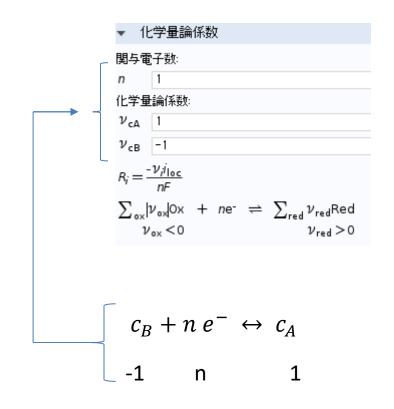
▼ 境界条件
境界条件:
サイクリックボルタンメトリ
線形スイープ速度:
٧
□スタート電位
0[V]
サイクル数:
n_scp
頂点電位 1:
E_vertex1
頂点電位 2:
E_vertex2
□ 終端電位
0[V]

■ 一* 電極表面: Electrode Surface 1

濃度依存BV

▶ 🏪 電極反応: Electrode Reaction 1





COMSOL Multiphysicsは電気化学の規約の通り、アノード電流を正にとっている。

二重層の設定

- ▲ 🙋 電気分析: Electroanalysis *(elan)*
 - ___ 輸送特性: Transport Properties 1
 - ▶ ➡ 流東なし: No Flux 1
 - ▶ 初期値: Initial Values 1
 - ▶ → 濃度: Concentration 1
 - 一型電極表面: Electrode Surface 1
 - ♪ 🛂 電極反応: Electrode Reaction 1
 - ▲ 二重層キャパシタンス: Double Layer Capacitance 1

$$i_{\rm dl} = \left(\frac{\partial (\phi_{\rm s} - \phi_{\rm l})}{\partial t}\right) C_{\rm dl}$$

二重層キャパシタンス

電気二重層キャパシタンス:

 $C_{\rm dl}$ Odl

スタディ

🛾 😘 スタディ: Study 1

🗽 ステップ 1: サイクリックボルタンメトリ: Cyclic Voltammetry

スタディ設定 トレランス: ユーザー制御 相対トレランス: 1e-7 求解中の結果 フィジックスおよび変数選択 ▼スタディステップに関するフィジックスツリーおよび変数を修正 (■) グローバル定義 ■ コンポーネント: Component 1 (comp1) ▲ 1分析: Electroanalysis (elan) ■ 輸送特性: Transport Properties 1 — 初期値: Initial Values 1 --- 濃度: Concentration 1 ■ 一• 電極表面: Electrode Surface 1 ₽-- 電極反応: Electrode Reaction 1 --- 二重層キャパシタンス: Double Layer Capacitance 1

電極反応: 可逆、準可逆、不可逆

$$0x + n e^{-} \leftrightarrow Red$$

$$k_{r}$$

$$k_f = k_0 \exp[a\eta]$$

$$k_r = k_0 \exp[b\eta]$$

$$k_s > 0.02 \ cm/s$$
 可逆

$$0.02 > k_s > 5 \times 10^{-5} \ cm/s$$
 準可逆

$$k_s < 5 \times 10^{-5} \ cm/s$$
 不可逆

$$i_0 = nF k_0$$

交換電流が大きい 可逆 交換電流が小さい 不可逆

可逆反応での関係式

25°Cでの関係式を示す。

$$i_p = 269 \, A \, n^{1.5} \, D^{0.5} \, C_{R,bulk} \, v^{0.5}$$
 $A \, \text{cm}^2$ $C \, \text{mol/litre}$ $D \, \text{cm}^2$ $v \, \text{Volt/s}$

ピーク電位

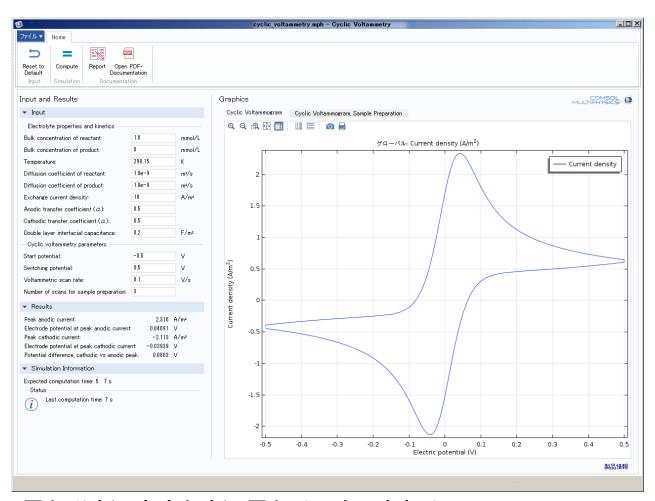
$$E_p = E_{0.5} + 0.0285/n$$
 $n = 1$ のとき、28.5mV

ピーク間電位差=57 mV

アプリによるCVの実演

サイクリックボルタンメトリ

バッテリー&燃料電池モジュール:ライブラリ:アプリケーション



電気分析、腐食解析、電気めっきにもある。

Copyright© 2017 M. Hashiguchi, D. Mi

数值実験

可逆反応
$$k_0 = 1e - 1 \text{ cm/s}$$

Exchange current density:

100

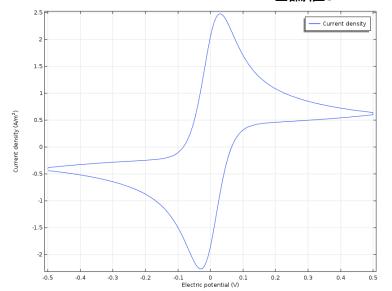
A/m²

$$i_0 = 100 \,\mathrm{A/m^2}$$

Results

Peak anodic current: 2,455 A/m² Electrode potential at peak anodic current: 0.02788 V Peak cathodic current: -2.252 A/m² -0.02882 V Electrode potential at peak cathodic current: 0.0567 V Potential difference, cathodic vs anodic peak:

理論値57mV



不可逆反応

 $k_0 = 1e - 5 \text{ cm/s}$

Exchange current density:

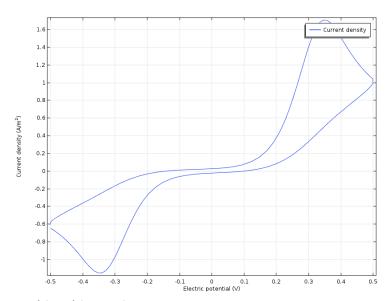
0.01

 A/m^2

$$i_0 = 0.01 \,\mathrm{A/m^2}$$

Results

Peak anodic current: 1.688 A/m² 0.3458 V Electrode potential at peak anodic current: Peak cathodic current: -1.133 A/m² Electrode potential at peak cathodic current: -0.3513 V Potential difference, cathodic vs anodic peak: 0.6971 V



Copyright© 2017 M. Hashiguchi, D. Mi

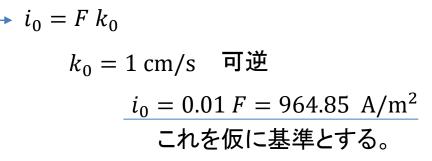
Butler-Volmerでみると

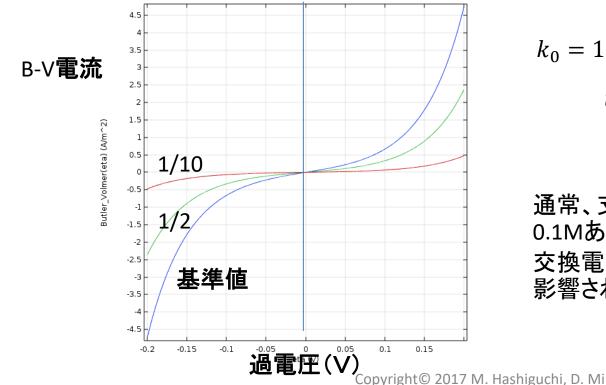
以下のように記述できたとする。

$$i_0 = n F k_0 c_{bulk}$$

$$n = 1$$

$$c_{bulk} = 0.001 \text{ M} = 1 \text{ mol/m}^3$$





$$k_0 = 1e^{-5}$$
 cm/s 不可逆
$$i_0 = 1e^{-7} F = 0.096 \text{ A/m}^2$$

通常、支持電解液のバルク濃度は 0.1Mあたり。

交換電流は支持電解液の濃度にも影響されるので注意が必要である。

最大、最小の抽出

timemax timemin attimemax

(探索開始時刻、探索終了時刻、評価量)

(1) attimemin

** 式		単位	記明
timemax(0,(E_vertex2-E_vertex1)/v,F_const*elan.ndflux_cA)	A/m^2	Maximum current density
2			
"式	単位	説明	
attimemax(0,(E_vertex2-E_vertex1)/v,F_const*elan.ndflux_cA)		Time at m	aximum current density
3			
	単位		説明
timemin(0,1.9*(E_vertex2-E_vertex1)/v,F_const*elan.ndflux_cA)	A/m ²	`2	Minimum current density
4			
" 式	単	位 13	始月
attimemin(0,1.9*(E_vertex2-E_vertex1)/v,F_const*elan.ndflux_cA,t) s	Т	ime at minimum current density
5		·	
"	Ĕ	単位	説明
attimemax(0,(E_vertex2=E_vertex1)/v,F_const*elan.ndflux_cA,elan.E	ict) \	/	Electrode potential at maximum current

attimemin(0,1.9*(E_vertex2-E_vertex1)/v,F_const*elan.ndflux_cA,elan.Ect)

単位

٧

説明

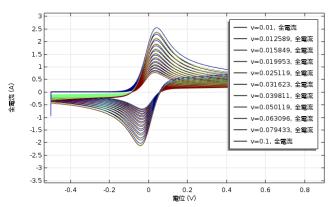
Electrode potential at minimum current

結果出力値との関係

▼ Results			
Peak anodic current:	2.816	A/m^2	1
Electrode potential at peak anodic current:	0.04091	V	2
Peak cathodic current:	-2.113	A/m^2	3
Electrode potential at peak cathodic current:	-0.03939	V	(4)
Potential difference, cathodic vs anodic peak:	0.0803	٧	<u>(5)</u> —

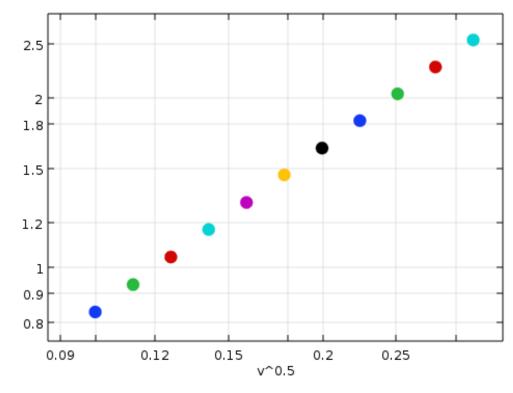
掃引速度を変化させたときの 電流ピーク値の変化







可逆反応の理論から電流のピーク値は 掃引速度の0.5乗についてプロットすると 線形になり、その傾きから拡散係数を推定 することが行われている。



電気化学インピーダンス分光法

EIS

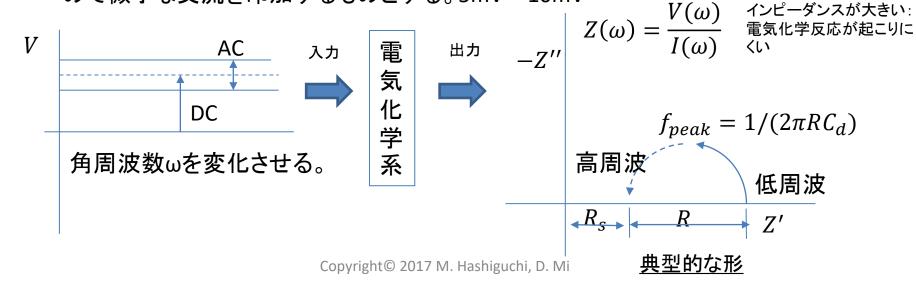
Electrochemical Impedance Spectroscopy

電気化学インピーダンス分光法とは

電気化学系を 抵抗、コイル、コンデンサ の特性で表現できるとする。Randles回路

交流を電気化学系に印加してその電気的応答(インピーダンスZ)を測定した場合、 各特性の大きさを把握できたとすると、系 の特徴をそれらの特性で代表できる可能 性がある。 $Z_C = \frac{1}{j\omega C_d}$ 電気二重層 直流を通さない。 交流は通す。 C_d 電解液抵抗 R_S $Z_{RS} = R_S$ 電荷移動が速い:小さい 電荷移動が遅い:大きい

一方で、そのために系に悪影響を与えてはいけない(非破壊) ので微小な交流を印加するものとする。5mV~10mV



拡散の影響

【拡散過程を伴うインピーダンス】

拡散の影響が無視できない時のNyquistプロットには容量性半円以外の要素が現れる!

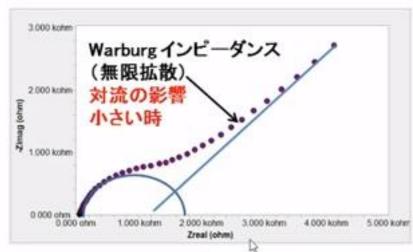


図17. 2mmol/Lフェリシアン化カリウム溶液の Nyquist プロット

電解液: 2 mmol/L K₃Fe(CN)₆ + 1 mol/L KNO₃

直流電位: 0.25 (V vs. Ag/AgCI)

交流電位振幅:5(mV)

周波数範囲: 1 MHz ~ 1 Hz

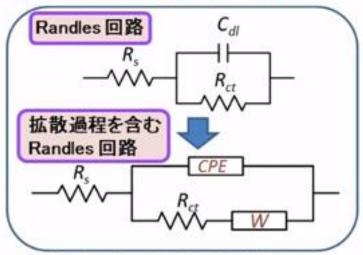


図18. Warburg インピーダンスを含む Randles 回路

Constant Phase Element (CPE)

CPEは容量性半円が真円よりも 実軸方向につぶれた形状を持つ 場合に使用される分布定数回路素子

https://www.youtube.com/watch?v=JtMrRmp_9Xw

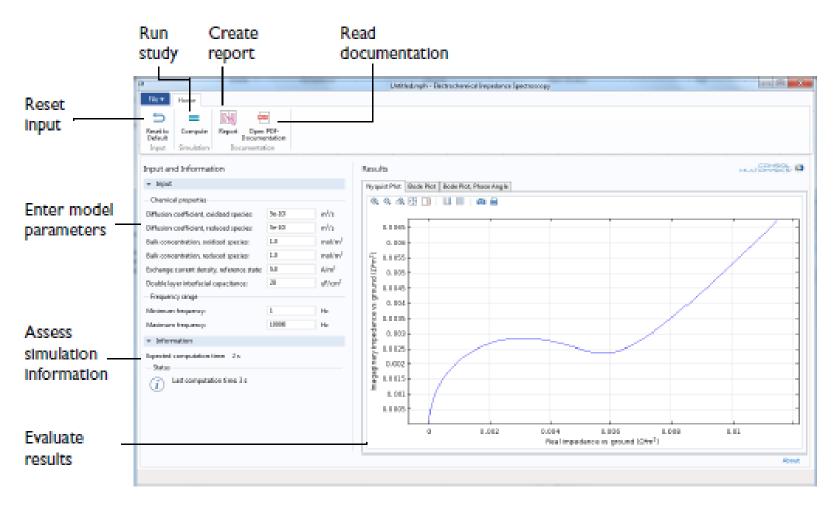
数値計算での取り扱い

計算手順

- 1. 定常(DC)解を計算する。
- 2. 調和摂動を利用して、摂動を印加する。

アプリ操作によるEISの実演

EISのアプリケーション



electrochemical_impedance_spectroscopy.mph

COMSOL Multiphysicsでの解析手順

実演

COMSOL Multiphysicsでの実装

- ◆ ルート impedance_spectroscopy.mph (root) ▲ 冊 グローバル定義 Pi パラメーター: パラメーター 🟥 材料: 材料 一 コンポーネント: Component 1 (comp1) ▶ ■ 定義 ▶ ¼ ジオメトリ: Geometry 1 ▲ 🤛 電気分析: Electroanalysis (elan) ♀ 流東なし: No Flux 1 — 初期値: Initial Values 1 --- 濃度: Concentration 1 ■ 電極表面: Electrode Surface 1 學 電極反応: Electrode Reaction 1 --- 二重層キャパシタンス: Double Layer Capacitance 1 🔺 🛕 メッシュ: Mesh 1 ▲ サイズ: Size A マン スタディ: Study 1 パラメトリックスイープ: Parametric Sweep
- 調和摂動 摂動振幅: $\Delta \phi_{s.ext}$ V_app ▼ 境界条件 境界条件: 電位 外部電位: $\phi_{\mathsf{s},\mathsf{ext}}$ 0[V]

▼ _	三重層キャパシタンス
電気	三重層キャパシタンス:
C_{dI}	

▼ .	二重層キャパシタンス		
電気二重層キャパシタンス:			
C_{dI}	Cdl		

▼ スタディ設定		
周波数単位:	Hz	
周波数:	10^range(log_freq_min,0.05,log_freq_max)	Hz

「∭ ステップ 1: 周波数領域摂動: Frequency-Domain Perturbation」

▼ 平衡电池						
平衡電位:						
E _{eq} ユーザー定義						
0						
平衡電位温度微分:						
dE _{eq} /dT ユーザー定義						
0						
▼ 電極速度論						
速度論式タイプ:						
濃度依存速度論	range to 17					
交換電流密度:						
io i0*sqrt(c_bulk_ox*c_bulk_red)/1[mol/m^3]						
71 19404477744						
α _a 0.5	▼ 1七字	量論係数				
カソード移動係数:	関与電子数:					
α _c 0.5	n	1				
	化学量論係数:					
採其IL子程IV。 C _R cRed/c_bulk_red	ν_{cRed}	1				
	$\nu_{c0\times}$	-1				
酸化種式:						
C ₀ cOx/c_bulk_ox						
$i_{loc} = i_0 \left(C_{Rexp} \left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT} \right) - C_{0exp} \left(\frac{-\alpha_c F \eta}{RT} \right) \right)$						
□限界電流密度						

電気二重層

$$i = C_d \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$

$$\varphi(t) = \phi^* + \Delta \phi \exp(j\omega t)$$

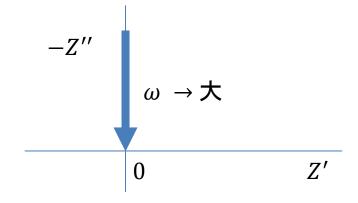
$$\Delta i = j\omega C_d \Delta \phi$$

$$Z(=Z'+jZ'') = \frac{\Delta\phi}{\Delta i} = \frac{1}{j\omega C_d} = -j\frac{1}{\omega C_d}$$

$$Z(=Z'+jZ'') = \frac{\Delta \varphi}{\Delta i} = \frac{1}{j\omega C_d} = -j\frac{1}{\omega C_d}$$

$$\omega$$
 が小さい Z は大きく、電流が流れにくい。

が大きい Zは小さく、電流が流れやすい。



$$Z' = 0 \qquad -Z'' = \frac{1}{\omega C_d}$$

低周波で抵抗大

高周波で抵抗小

電荷移動抵抗

$$i_{loc} = i_0 \left[\exp \left(\frac{\beta nF}{RT} \eta \right) - \exp \left(-\frac{(1-\beta)nF}{RT} \eta \right) \right]$$
アノード電流 カソード電流

いま、電極電位を変化させて平衡電位からずらし、過電圧が $\Delta\eta$ になったとする。その時の電流変化を Δi_{loc} とすると、

$$Z = \frac{\Delta \eta}{\Delta i_{loc}}$$

従って、インピーダンスの逆数は

$$\frac{1}{Z} = \frac{di_{loc}}{d\eta} = i_0 \frac{nF}{RT} \left[\beta \exp\left(\frac{\beta nF}{RT}\eta\right) - (1 - \beta) \exp\left(-\frac{(1 - \beta)nF}{RT}\eta\right) \right]$$

いま、過電圧が小さく、 電極電位が平衡電位に近い場合、

$$\frac{1}{Z} = i_0 \frac{nF(2\beta - 1)}{RT}$$

つまり、インピーダンスは電流に 無関係に一定値をとる。 過電圧がおおきな正値をとるとき、

$$\frac{1}{Z} = i_0 \frac{nF\beta}{RT} \exp\left(\frac{\beta nF}{RT}\eta\right) = \frac{nF\beta}{RT} i_{loc}$$

この場合、インピーダンスは電流と反比例の関係にある。

Copyright © 2017 M. Hashiguchi, D. Mi

CR回路の複素平面での表現

$$Z = \frac{E}{I}$$

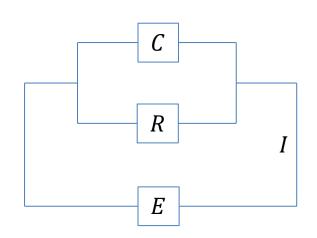
$$I_R = \frac{E}{R} = \frac{E_0}{R} \exp(j\omega t)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{I_C}{C}$$

$$I_C = CE_0 j\omega \exp(j\omega t)$$

$$I = I_R + I_C$$

$$Z = \frac{E_0 \exp(j\omega t)}{\frac{E_0}{R} \exp(j\omega t) + CE_0 j\omega \exp(j\omega t)}$$
$$= \frac{R}{1 + j\omega CR} = \frac{R - j\omega CR^2}{1 + (\omega CR)^2}$$



$$\left(Z' - \frac{R}{2}\right)^2 + Z''^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

つまり、円弧になる。

拡散インピーダンス(1)

電極を流れる電流は過電圧に加えて濃度の影響を受ける。

$$i_{loc} = i_{loc}(\eta, c)$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{\Delta i_{loc}}{\Delta \eta} = \frac{\partial i_{loc}}{\partial \eta} + \frac{\partial i_{loc}}{\partial c} \frac{\Delta c}{\Delta \eta}$$

電気分析では、

$$i_{loc} = nFkc$$

 $k = k_0 \exp(b\eta)$

$$\frac{1}{Z} = \frac{\Delta i_{loc}}{\Delta \eta} = \frac{\partial i_{loc}}{\partial \eta} + \frac{\partial i_{loc}}{\partial c} \frac{\Delta c_0}{\Delta \eta} = nFkbc_0 + nFk \frac{\Delta c_0}{\Delta \eta}$$

電極表面(x=0)

で考える。

参考文献 岸本将史、燃料電池性能試験における電気化学インピーダンス法の利用、 エネルギー・資源、Vol.32 No.3 (2011) pp.52-57..

拡散インピーダンス(2)

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

xは電極からの距離 tは時間

 $c = c^* + \Delta c$ と仮定する。

 c^* は一定とする。

$$\frac{\partial \Delta c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \Delta c}{\partial x^2}$$

 $\Delta c = |\Delta c| \exp(j(\omega t - \varphi))$ を考える。

 $|\Delta c|$ を Δc と書くことにして

$$j\omega\Delta c = D\frac{\partial^2\Delta c}{\partial x^2}$$

つまり、空間に関する境界 値問題になる。

一般解

$$\Delta c = A \exp\left(\sqrt{\frac{j\omega}{D}}x\right) + B \exp\left(-\sqrt{\frac{j\omega}{D}}x\right)$$

境界条件

$$\Delta c = \Delta c_0 \ at \ x = 0$$

$$\Delta c = 0 \ at \ x = \infty$$

$$\therefore \Delta c = \Delta c_0 \exp\left(-\sqrt{\frac{j\omega}{D}}x\right)$$

拡散インピーダンス(3)

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{N}_c = 0 \qquad \mathbf{N}_c = -D\nabla c \qquad \text{Ox} + \text{ne}^- \leftrightarrow \text{Red}$$

$$-\mathbf{n} \cdot \mathbf{N}_c = i_{loc} \frac{-\nu_c}{nF} \qquad c = \text{Red} \qquad \mathbf{n} = (-1,0,0) \qquad \nu_c = 1$$

$$-D\frac{\partial \Delta c}{\partial x}|_{x=0} = \frac{-i_{loc}(\eta,c)}{nF}|_{x=0} = -kc_0 \qquad i_{loc} = nFkc$$

$$k = k_0 \exp(b\eta)$$

$$\therefore \Delta N_0 = -kc_0$$

$$-D\frac{\partial \Delta c}{\partial x}|_{x=0} = -D\frac{\partial}{\partial x}\Delta c_0 \exp\left(-\sqrt{\frac{j\omega}{D}}x\right)|_{x=0} = \sqrt{j\omega D}\Delta c_0$$
$$\therefore \Delta N_0 = \sqrt{j\omega D}\Delta c_0$$

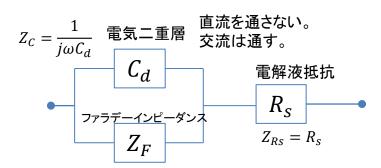
拡散インピーダンス(4)

$$\Delta N_0 = \frac{\partial N_0}{\partial \eta} \Delta \eta + \frac{\partial N_0}{\partial c_0} \Delta c_0 = -bkc_0 - k\Delta c_0$$

$$\frac{\Delta c_0}{\Delta \eta} = \frac{-bkc_0}{k + \frac{\Delta N_0}{\Delta c_0}} = \frac{-bkc_0}{k + \sqrt{j\omega D}}$$

$$\therefore \frac{1}{Z} = \frac{\Delta i_{loc}}{\Delta \eta} = nFkbc_0 + nFk \frac{-bkc_0}{k + \sqrt{j\omega D}} = \frac{1}{R_{BV}} + nFk \frac{-bkc_0}{k + \sqrt{j\omega D}}$$

これをファラデーインピーダンスと呼び、下記の等価回路を考えることもある。



等価回路のフィッティングの例

【Echem Analystによるモデリング】

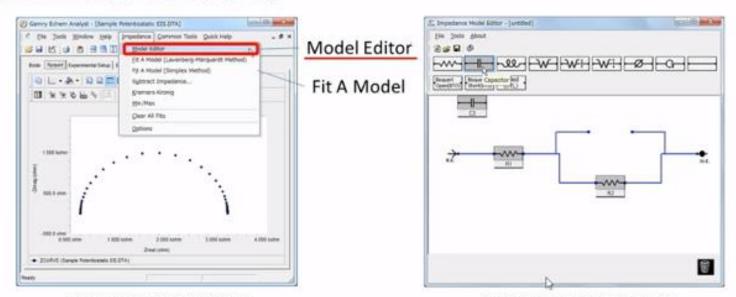


図24. 等価回路の作成開始

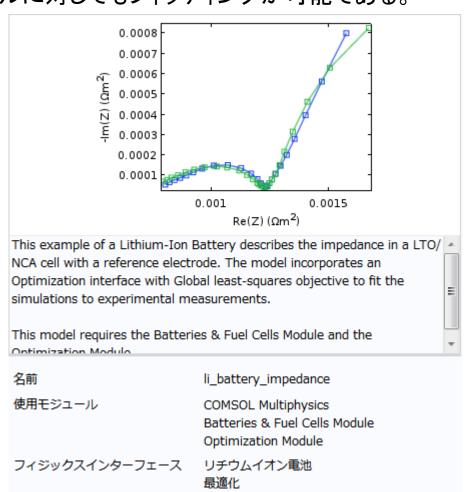
図25. 等価回路のモデリング

測定結果の解析には "EchemAnalyst"という解析用ソフトを使用。 "EchemAnalyst"では等価回路のモデリングと測定データのフィッティングが行えます。

COMSOL Multiphysicsでのフィッティング

COMSOL MultiphysicsではFEMモデルに対してもフィッティングが可能である。

- a Batteries & Fuel Cells Module
 - ▶ IIII Applications
 - ▶ IIII Batteries, General
 - Batteries, Lithium-Ion
 - capacity fade
 - O li air battery 1d
 - li battery 1d
 - li battery drive cycle
 - li battery impedance



実験値との比較による同定

■ グローバル定義 値の列 Pi パラメーター: パラメーター ## 材料: 材料 式: ■ 一 コンポーネント: Component 1 (comp1) FFM ▶ ■ 定義 intop1(real(Z_ref_NCA)) ▶ △ ジオメトリ: Geometry 1 変数名: 材料 実験値 ▶ □ リチウムイオン電池: Lithium-Ion Battery (liion) Real_impedance ■ ば 最適化: Optimization (opt) 🛾 🕝 グローバル最小自乗目的関数: Global Least-Squares Objective 1 ト ば パラメーター列: Parameter Column 1 値の列 ♪ 💣 値の列: Value Column 1 ▶ 💣 値の列: Value Column 2 式: 쁥 方程式ビュー: Equation View FFM -intop1(imag(Z_ref_NCA)) 쁥 方程式ビュー: Equation View 変数名: ▶ ▲ メッシュ: Mesh 1 実験値 Imaginary_impedance ▶ へ スタディ: Study 1 ■ へ スタディ: Study 2

☑ 最適化: Optimization

| ステップ 1: 周波数領域摂動: Frequency-Domain Perturbation

intop1()は指定点のデータの取り出し

前回の質問

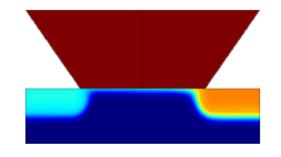
半導体と電気化学

イオン感応性電界効果トランジスター

Simulation of an Ion-sensitive Field-effect Transistor (ISFET)

Application ID: 45341

https://www.comsol.jp/model/simulation-of-an-ion-sensitive-field-effect-transistor-isfet-45341



イオン感応膜でゲート表面上を覆ったFETで、液中のイオン活量によっては静する液-イオン(プロトン)感応膜間の表面電位を検出する。 表面電位でドレイン-ソース間電流を制御するので電界効果トランジスタである。

ガラス電極と比較すると、

- 1. 割れる心配がない
- 2. KCL溶液など保存液が不要
- 3. 小型化への制約がない
- 4. 半導体技術による小型化ができる
- 5. ゲート部分被膜によってさまざまな イオンの検出が可能
- *日本語部分引用元: http://www.comb.kokushikan.ac.jp/lecture/envmeasure/node147.html

COMSOL Multiphysics®による モデリングの方針

ISFETは、MOSFETのゲート接触を測定する電解液に置き換えることでモデル化できる。

イオンとゲート誘電体の相互作用によるゲート電位の変化を測定する。

半導体モデルと電解液モデルの連成として取り扱う。

電解液モデルは拡散二重層モデルに近い。

半導体はMOSFETとしてモデルを構築する。

Thin Insulator Gate境界条件によって薄い酸化膜をモデル化する。

酸化物の外側表面の電位(phiM)は金属接触電位ではなく、Stern層のちょうど外側の電解液電位と、Stern層内の電位降下の和によって与える。

Copyright© 2017 M. Hashiguchi, D. Mi

ゲート界面のモデリング

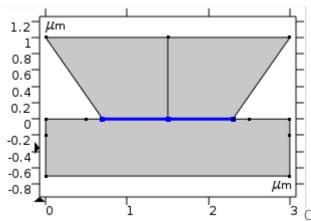
- ◢ ﷺ 半導体: Semiconductor *(semi)*
 - 聖事事件材料モデル: Semiconductor Material Model 1
 - ▶ 🥽 絶縁体: Insulation 1
 - ♪ 许 ゼロ電荷: Zero Charge 1

 - ▶ ➡ 連続/ヘテロ接合: Continuity/Heterojunction 1
 - ▶ 🍱 初期値: Initial Values 1
 - ■解析的 ドーピングモデル: Uniform background doping
 - ■解析的 ドーピングモデル: Source doping
 - 解析的 ドーピングモデル: Drain doping
 - ▶捕獲アシスト再結合: Trap-Assisted Recombination 1
 - ▶ 🥽 接触: Source
 - ♪ 🛑 接触: Drain
 - ▶ ─ 接触: Body

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{D} = \frac{\epsilon_{ins} \epsilon_0}{d_{ins}} \left(V + \Phi - V_0 + V_{\text{eq.adj}} \right)$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}_n = 0$$
 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}_p = 0$





- 🔺 💸 静電場: Electrostatics (electrolyte) *(es)*
 - 🎱 電荷保存: Charge Conservation 1
 - ▶ 📇 ゼロ電荷: Zero Charge 1
 - ▶ 初期値: Initial Values 1
 - ▶ 📻 電位: Electric Potential 1
 - ▶ 📑 電気変位場: Electric Displacement Field from semiconductor side
 - ▶ 🦳 表面電荷密度: Surface Charge Density 1

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$$

seminDins*seminX

seminD ins*seminY

 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{D} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}_0$

表面電荷密度: ρ_s rhos0

境界雷気変位場:

C/m²

C/m²

- ▲ 禁境界 ODE/DAE: Boundary ODE for oxide surface potential phiM (bode)
 - 끔 分布 ODE: Distributed ODE 1

ソース項

phil+esnD/Cist-phiM

▲ 🧩 グローバル ODE/DAE: Global ODE to copy specified Vg value (ge)

🍒 🖾 グローバル方程式: Global Equations 1

f(u,ut,utt,t) (1) (Vg-Vga)/1[V]

- ▲ 🧩 グローバル ODE/DAE: Global ODE to adjust Vg for specified drain current (
 - 🏅 🖾 グローバル方程式: Global Equations 1

f(u,ut,utt,t) (1) 名前 semiI0 2/18[uA]-1

Copyright© 2017 M. Hashiguchi, D. Mi

ご清聴ありがとうございました。